



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

06200224 A

(43) Date of publication of application: 19.07.1994

(51) Int. Cl

C09J133/00

C08F220/58 // A61K 9/70

(21) Application number:

04358661

(22) Date of filing:

28.12.1992

(72) Inventor: SEKI SUSUMU

(71) Applicant: NITTO CHEM IND CO LTD

FUJII WATARU

(54) HIGHLY ADHESIVE HYDROGEL COMPOSITION

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain at good efficiency a hydrogel composition having high adhesiveness and a low CONSTITUTION: This adhesive hydrogel composition is obtained by copplymarizing 20-60 pts.wt. 2acrylamido-2-methylpropanesulfonic acid or its salt with 0.03-0.08 pt.wt. crossfinking monomer in a mixture of 20-60 pts.wt. polyhydric alcohol and 10-50 pts.wt. aqueous medium at a pH of 5.5 or above under irradiation with ultraviolet rays.

COPYRIGHT: (C)1994,JPO&Japio



Tile Citatus Please VERITY, 001

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-200224

(43)公開日 平成6年(1994)7月19日

(51) Int.Cl. ⁵	識別配号	庁内整理番号	FI	•	技術表示箇所
C09J 133/00	JDE	7921 —4 J			•
C08F 220/58	MNG	7242—4 J			
# A 6 1 K 9/70	3 2 5	9165-4C			

審査請求 未請求 請求項の数1(全 4 頁)

(21) 出願番号	特顯平4-358661	(71)出顧人	000003953	
			日東化学工業株式会社	
(22) 出顧日	平成4年(1992)12月28日		東京都千代田区丸の内1丁目5番1号	
		(72)発明者	関 進	
			神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番1号	E
			東化学工業株式会社中央研究所内	
		(72)発明者	離井 遊	
		!	神奈川県横浜市鶴見区大黒町10番1号	E
			束化学工業株式会社中央研究所内	
			末征于工来体入云征中大时允尔内	

(54) 【発明の名称】 高粘着性ハイドロゲル組成物

(57) 【要約】

【構成】20~60重量部の2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸またはその塩と0.03~0.08重量部の架構性モノマーを、20~60重量部の多価アルコールおよび10~50重量部の水性媒体中、pH 5.5以上で紫外線照射することにより共重合させて得られる高粘着性ハイドロゲル組成物。

【効果】本発明によれば、高い粘着力を有し、且つ残存 モノマーの少ないハイドロゲル組成物を効率よく製造、 提供することができる。 1

【特許請求の範囲】

【請求項1】20~60重量係の2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸またはその塩と0.03~0.08重量部の架構性モノマーを、20~60重量部の多価アルコールおよび10~50重量部の水性媒体中、pH 5.5以上で紫外線照射することにより共重合させて得られる高粘着性ハイドロゲル組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は高い粘着性を有するハイ 10 ドロゲル組成物に関する。ハイドロゲルは、基本的に水 と観和性の高いイオン性基を有するポリマーで、一般に ポリマー分子相互間に架構構造をもっており、土木・建 築分野、農園芸分野、食品分野、医療分野、化粧分野、 電気分野、その他に広範な適用場面がある極めて有用な 物質である。

[0002]

【従来の技術】これら適用場面は、それぞれハイドロゲルの様々の特性、すなわち、吸水性、保水性、膨調性、柔軟性、粘着性、導電性等を巧みに利用したことにに基 20 づいている。これら特性は互いに相関するが、粘着性は、例えば、医療分野におけるパップ剤用基剤、生体電極等の電気導電性基材などへの適用において特に考慮されるべき特性である。

【0003】粘着性はハイドロゲルの主要な特性の一つであり、ハイドロゲルにより高い粘着性を付与することは、上記パップ剤用基剤、生体電極等の電気導電性基材の実用化において極めて重要である。同時に、ハイドロゲルを皮膚に付着させて使用する場合にはハイドロゲル中に残存するモノマーは安全性の面からできるだけ少な 30いことが要求される。

【0004】しかしながら、十分な粘着性を有し、且つ 残存モノマーが少ない2-アクリルアミド-2-メチル プロパンスルホン酸を使用したハイドロゲル組成物は未 だ提案されていない。僅かに、20~60重量%の2-アク リルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸および/ま たはその塩、10~40重量%の多価アルコール、10~50重 量%の水、 0.1~5 重量%の架構剤を必須成分とする生 体電極用組成物(特公昭63-59334号参照)が挙げられる が、この組成物は一応の粘着力は有するものの、実際に 40 製造する場合は60~100 ℃に加熱し架構重合させるため に重合に2時間以上を必要とする上、残存モノマーが多 い等の点でさらに改良が要求される。その他、2-アク リルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸架橋体を得 る方法として、重合開始剤として1000ppm/被程度の過硫 酸アンモニウムを添加し、55~60℃、20分間加熱し重合 を完結させる方法 (特開昭51-1909 号公報参照) が提案 されているが、この場合では重合開始剤添加直後から重 合が始まるために、シートなどに成型する場合には作業 に時間的紛約を生じ作業時間の確保が困難となり、工業 50

的な製造方法としては不適であると云わざるを得ない。 【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明は、これら従来 法の問題点を解決し、高い粘着性を有し、且つ残存モノ マーが少ないハイドロゲル組成物を効率よく製造、提供 することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、上配課題を解決すべく種々検討した結果、紫外線照射が該課題解決に対し極めて有効であることを見出し、この知見に基づきなされたものである。

【0007】なお、本発明に到る過程において、紫外線 照射は、前述の特公昭63-59334号公報配載の組成物に対しては重合後の組成物の表面が平滑になり粘着力が極端 に低下してしまい、その効果を得ることができなかった。この時点において、重合時間が加熱重合法に比べて 極端に短い紫外線照射による重合法は、粘着性を有する ハイドロゲルを得る方法としては不適であるかと思われた。ところが、意外にも、該従来法の加熱重合法において添加する架構所量 0.1~5 重量%が必須であるとしていたものを、紫外線照射による重合法においては架柄剂 量を 0.1重量%に調たない極めて低速度にすることで、従来法に比べて高い粘着力が発現し、且つ残存モノマー量が従来法に比べて約1/6と大幅に減少でき、しかも 短時間に効率よく高粘着性ハイドロゲル組成物が得られることを見い出し本発明を完成した。

【0008】すなわち、本発明は、20~60風量部の2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸または その塩と0.03~0.08重量部の架橋性モノマーを、20~60 重量部の多価アルコールおよび10~50重量部の水性媒体 中、pH 5.5以上で紫外線照射することにより共取合さ せて得られる高粘着性ハイドロゲル組成物、を要旨とす るものである。

【0009】本発明においては、20~60重量係の2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸と0.03~0.08重量部の架構性モノマーにより架積重合体が得られる。2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸の使用形態は酸またはその塩であってよい。塩としては、ナトリウム塩、カリウム塩、アンモニウム塩などが一般的である。

【0010】本発明において使用される架橋剤としては、少なくとも2個の官能基を育するもので、メチレンピスアクリルアミド、エチレングリコールジメタクリレート、2ーヒドロキシエチルメタクリレートなどが挙げられる。この内、メチレンピスアクリルアミドが臭気もなく特に好適である。添加量は、0.03~0.08度量部、好ましくは、0.04~0.07度量部の範囲である。0.03重量部未満ではゲル化せず、また0.08度量部を越えると十分な粘着性が得られない。

【0011】本発明では多価アルコールは湿潤剤として

の役割を果たす。適用できる好ましい多価アルコールと してはグリセリン、プロピレングリコール、ソルピトー ル、ポリエチレングリコールなどが挙げられる。多価ア ルコールは20重量部未満ではハイドロゲルシートは乾燥 しやすくなり長時間の使用に耐え難くなり、一方60重量 部を越えると過剰になり粘着力をむしろ下げるように作 倒する。

【0012】本発明において使用される水性媒体とは、 水が主体である媒体を意味するが水そのものであっても 構わない。この水はいかなる種類のものでもよいが、蒸 10 留または脱イオン化またはそれに類似する処理を施すこ とは好ましい。水性媒体が10重量部未満では、2-アク リルアミドー2ーメチルプロパンスルホン酸またはその 塩を溶解するには不十分であり均質なハイドロゲルシー トを得ることができない。また、水性媒体が50重量部を 越えると湿潤剤が少なくなるためハイドロゲルは乾燥し やすく長時間の使用には耐え難くなる。

【0013】反応系のpHは、5.5 以上、好ましくは 5.5~7.5 に調整する。5.5 未満では2-アクリルアミ し易くなるので危険である。

【0014】本発明における紫外線の照射条件は、波長 450mm 以下、出力 1~1000W/m²、好ましくは10~100 W/m² 、照射時間 1~3600秒、好ましくは60~1800 秒の条件で適宜設定すればよい。この際、光関始剤とし ては、何えば、ペンゾフェノン、ペンゾイン、ペンゾイ ンアルキルエーテル、アンスラキノンなどから選択され る1種または2種以上のものが使用される。これら使用 量は、通常対液10~500ppmである。

ず、20~60重量部の2-アクリルアミドー2-メチルブ ロパンスルホン酸またはその塩を10~50度量部の水性媒 体に完全に溶かし、溶液のpHを 5.5~7.5に調整す る。この溶液に20~60重量部の多価アルコールを加え撹 **拌する。さらに、0.03~0.08重量部の架横性モノマーを** 加え十分撹拌する。

【0016】次に、反応系から窒素置換、真空脱泡等に より酸素を除いた後、型枠に流し込み、紫外線を照射し **重合を開始する。真空脱泡は必ずしも必要ではないが、** 重合率の向上およびシート中の気泡の除去のためには、 重合前に真空脱泡することが望ましい。重合中に酸素の 影響を除くために、重合物の表面を窒素でシールしても よく、あるいは農舎パリア一性のフィルムなどで健業の 拡散を防ぐ方法も重合をより完結させるためには有効で ある。

[0017]

【発明の効果】 本発明によれば、高い粘着力を有し、且 つ残存モノマーの少ないハイドロゲル組成物を効率よく 製造、提供することができる。

[0018]

【実施例】以下、本発明を実施例に基づいて説明するな お、ハイドロゲルシートの粘着力の評価は、シートに10 0gの分銅を押し当ててからひっくり返し、分銅が落下す るまでの時間で示した。ゲル強度の目安としては、長さ 50回、幅20回、厚さ1.5回 のゲル片に12.5g の加重をか ドー2ーメチルプロバンスルホン酸が自然重合を引き起 20 けて長さの伸張度が5倍未満のものを良好(〇)、5~ 8倍のものを柔らかいが使用可(△)と判定した。ま た、残存モノマーの測定はハイドロゲルシートからメタ ノールで2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスル ホン酸を抽出し、高速液体クロマトグラフィー(波長20 One)にて行った。

【0019】実施例1

2-アクリルアミドー2-メチルプロパンスルホン酸の ナトリウム塩 38gをイオン交換水 23.6gに溶解しpH 6.0に調整した。これにグリセリン 38gを加えたのち架 【0015】以下に、本発明の一実施態様を示す。ま 30 橋性モノマーとしてメチレンピスアクリルアミド 0.020 ~0.10重量部を加え、さらに光開始剤としてペンゾイン エチルエーテル対統150ppmを加えてよく混合してから真 空脱泡した。この溶液を型枠に流し込み、ポリエステル フィルムでシールしてから室温にて15Wの低圧水銀灯を 15分間照射し重合を行った。結果を表-1に示す。

[0020]

5

旁一 1

架構性モノマー (重量部)	粘着力 (秒)	ゲル強皮	残存モノマー (%対仕込モノマー)
0.10	1 U F	0	0.11
0. 080	1	0	0.10
0.065	8	0	0.10
0.048	13	0	0. 11
0.032	14	Δ	0. 10
0.020	ゲル化せず		_

[0021] 比較例1

2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸のナトリウム塩 38gをイオン交換水 23.6gに溶解しpH 6.0に関整した。これにグリセリン 38gを加えたのち架 橋性モノマーとしてエチレングリコールジメタクリレー*

*ト 0.1~1.0 重量部を加えてよく混合してから真空脱泡 した。これを60℃、2時間加熱し蛋合を行った。結果を 表-2に示す。

[0022]

表---

架調性モノマー(武量部)	粘着力 (秒)	ゲル独皮	残存モノマー (%対仕込モノマー)
1.0	1以下	0	0. 59
0.4	1 U F	0	0.60
0. 15	6	Δ	0. 60
0.1 ゲル化せず] -

[0023] 比較例2

以外は比較例1と同様に行った。結果を表-3に示す。

架橋性モノマーをメチレンピスアクリルアミドに変えた 【0024】

表-3

架構性モノマー (重量部)	粘着力 (秒)	ゲル強度	残存モノマー (%対仕込モノマー)
1,0	脱気中に重合		_
0.4	1 SUF	0	0. 58
0.15	3	0	0.60
0.1	10	0	0.59

DELPHION

Select CR)

(Stop Tracking)

No active trail

Log Out | Work Files | Saved Searches | My Account

Phonuc 78 งเพื่อเกียกเลือนหนางเพ

Search: Quick/Number Boolean Advanced Derwent

Help

View

<u>Image</u>

1 page

The Delphion Integrated View

Get Now: PDF | File History | Other choices Add Tools: Add to Work File: Create new Work File View: INPADOC | Jump to: Top Go to: Derwent Email this to a friend

> ਊTitle: JP06200224A2: HIGHLY ADHESIVE HYDROGEL COMPOSITION

High-adhesion hydrogen compsn. which leaves little residual monomer -**PDerwent Title:**

prepd. by copolymerising 2-acrylamido -2-methyl propane sulphonic acid and/or specific amts. of salts and crosslinking monomers in mixt. of poly:ol

(s) while UV irradiating [Derwent Record]

JP Japan

SEKI SUSUMU: **FUJII WATARU**;

NITTO CHEM IND CO LTD SAssignee:

News, Profiles, Stocks and More about this company

Published / Filed: 1994-07-19 / 1992-12-28

> **R**Application JP1992000358661 Number:

FIPC Code: Advanced: A61K 9/70; C08F 20/52; C08F 220/58; C09J 133/00;

C09J 133/04:

Core: C08F 20/00; C08F 220/00; more...

IPC-7: A61K 9/70; C08F 220/58; C09J 133/00;

1992-12-28 JP1992000358661 Priority Number:

> PURPOSE: To obtain at good efficiency a hydrogel composition having high adhesiveness and a low residual monomer content.

CONSTITUTION: This adhesive hydrogel composition is obtained by copolymerizing 20-60 pts.wt. 2-acrylamido-2methylpropanesulfonic acid or its salt with 0.03-0.08 pt.wt. crosslinking monomer in a mixture of 20-60 pts.wt. polyhydric alcohol and 10-50 pts.wt. aqueous medium at a pH of 5.5 or above under irradiation with ultraviolet rays.

COPYRIGHT: (C)1994, JPO& Japio

#Family:

Info:

DERABS C94-269661 DERC94-269661 JAPABS 180562C000017 **[®]Other Abstract**

JAP180562C000017





THOMSON

Powered by

Copyright @ 1997-2007 The Thomson Corporation

Subscriptions | Web Seminars | Privacy | Terms & Conditions | Site Map | Contact Us | Help